— 【136】-

氏 名(本 籍) **石山 武(千葉県)**

学位の種類 博士(工学)

学位記番号 博 甲 第 2,093 号

学位授与年月日 平成11年3月25日

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学 位 論 文 題 目 エーV族化合物半導体薄膜中の希土類原子に関する低温電子スピン共鳴測定による研究

村 上 浩 一 主 査 筑波大学教授 工学博士 副查 筑波大学教授 工学博士 川辺光央 副査 長谷川 文 夫 筑波大学教授 工学博士 副査 筑波大学教授 理学博士 秋 本 克 洋

副 査 筑波大学教授 理学博士 押 山 淳

論文の内容の要旨

化合物半導体中に添加(ドープ)された希土類元素不純物は近赤外域での発光を示すため、電子・光デバイス用材料として近年、非常に注目されてきている。本論文は有機金属気相成長(MOCVD)法でエピタキシャル成長したInP中に、成長中にドープしたYb(イッテルビウム)不純物、並びにGaAs成長時にEr(エルビウム)と酸素(O)を共添加した状態について低温(4.2K)での電子スピン共鳴法(ESR)と光ESR法を主に用いて詳細に研究を進めたものである。

GaAs中のErについては、初めてErとOとの複合体中心による新しい4種類のESRシグナルを見出し、その形成のEr濃度依存性などを明らかにしている。また、ESRの角度依存性の実験を解析し、4つのESR中心のうちの2つは隣に2個のOが結合しているミクロ構造を有することを示している。光ESRの結果と光ルミネッセンス(PL)測定、及びPLの光励起スペクトル(PLE)測定の結果とESRとの比較から、前述の2つのESR中心のどちらかがPL発光中心に対応することを示唆している。

InP中のYbについては、キャリアー濃度を変化させてESR測定を行い、ドナーのドープされたn型ではYbが 3+(4 f電子が14個)の状態から 2+(4 f電子が15個)に変化しうることを明らかにしている。

さらに、ErとYbの状態を調べるため、多くの実験を行い、新しい知見を得ている。

審査の結果の要旨

本研究は、高効率の鋭いPLを示すのはErを含むGaAsがOと共添加された場合であるという重要な結果を調べるために、低温でのESRという別のアプローチにより形成されているEr中心を調べ、新たに4種類のESR中心が生成されていることを明らかにしたもので、この分野では大変高く評価されている。その上に、詳細なEr濃度依存性や光ESRの実験的研究を系統的に進め、多くの成果を得たものであり、本審査でも高く評価した。

よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。